EUROPEAN PATENT OFFICE

引何(2)

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2001179924

PUBLICATION DATE

03-07-01

APPLICATION DATE

28-12-99

APPLICATION NUMBER

11374881

APPLICANT: THINK LABORATORY COLTD;

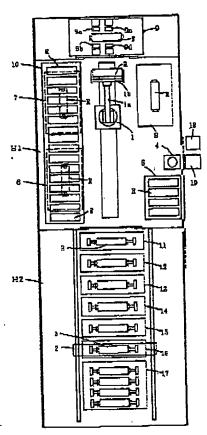
INVENTOR: SHIGETA TATSUO;

INT.CL.

B41C 1/00 B41C 1/18 G03F 7/00

TITLE

: GRAVURÉ PLATE-MAKING DEVICE



PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a gravure plate-making device, which can execute the extraction of roll data and the exclusion of improper rolls, an all automatic precision polishing ranging from a plate removal polishing to a mirror polishing and with which the formation of cells can be applied through either by etching or by engraving and which can be applied to either to a roll, which is used for the first time and is not necessary to be polished, or to a re-sued roll, which is necessary to be polished.

SOLUTION: In the handling area of an industrial robot 1, a roll measuring device 4, a roll taking-out device 5, a laser abrasion film applying device 6, a laser device 7 for abrasion, an engraving machine 8, a polishing machine 9 and a roll stock device 10 are provided. In the roll carrying area of a stacker crane 2, a de-chlomizing device 11, a surface activating device 12, a nickel plating device 13, a copper plating device 14, a chrome plating device 15, an etching device 16 and a stocking device 17. Into a controller 18 which controls the whole system, the programs for plate-making processes are stored so as to input data in response to processes.

COPYRIGHT: (C)2001, JPO

PAGE 18/29

(19)日本国特許庁 (J P)

202-955-5771

四公開特許公報(A)

(11)特許出慮公開發导 特開2001-179924 (P2001 - 179924A)

(43)公園日 平成13年7月8日(2001.7.3)

(51) Int.CL' B 4 1 C	1/00 1/18	觀別配号	F I B 4 1 C	1/00 1/18	ን-ፕሎነ [*] (ያ ና 2H084 2H090	4
GOSP	••	508	GOSF	7/00	50 5	

密査部株 京競球 密球項の歌 1 OL (全 8 円)

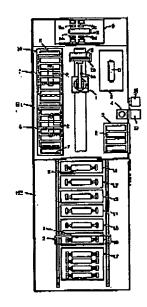
(21)出蘇森等	始起平11-374881	(71)出版人 000191625		
		株式会社シンク・ラボラトリー		
(22) HINN B	平成11年12月28日(1999, 12, 28)	宁黎 與柏市高田1201-11		
	,,,,,	(72) 発明者 基因 能男		
	·	千葉県館市高田)201-11 英式会社シン		
		ク・ラボラトリー内		
		(74)代壁人 100091248		
		外理士 大沼 浩司		
		アターム(多本) 20084 AADS AA14 AA3Z AB05 2002		
		B804 CC03		
	•	28058 AALS HAL? RA27		
		THE PARTY AND THE PARTY IN THE		

(54) 【発明の名称】 グラビア戦闘義領

(57)【要約】 (修正担)

【疎題】 ロールデータの抽出と不過正ロールの除外が 行えて、かつ苗阪研磨から映画研磨まで全自動で諸密な 奇感が行えて、さらに、セルの形成を食刻と彫刻のいず れにも適用でき、又、研修が不要な初めて使用するロー ルと研磨が必要な再使用するロールのいずれにも適用で きる、グラビア製版装置。

【解決手段】 産業ロボット1のハンドリングエリア に、ロール計画装置4、ロール鉄出装置5、レーザアブ レーション競争布装匠6. アプレーション用レーが転産 7. 彫刻機8.研磨機9.ロールストック装置10を値 え、スタッカケレーン2のロール鍛送エリアに、脱クロ ム装置11、表面活性化装置12、ニッケルメッキ装置 13.銅メッキ装置14.グロムメッキ装置15.腐食 装置16、ストック装置17を備える。システム全体を 制御するコントローラ18に、製版工程のプログラムを 格的し、工程に応じたデータ入力が行われる。



快騰2001-179924

(2)

【特許請求の毎囲】

【諸求項1】 製版意を、走行型の産業ロボットのハン ドリングエリアと、ロール転着歯を持定を吊り上げて批り 送し得るスケッカクレーンの銀送エリアに分け、 産業ロボットのハンドリングエリアに、ロール搬入口に 位置するロール計劃整置と、レーザアブレーション膜盤 布装置と、アプレーション用レーザ装置と、駆到機と、 祖仕上げ研疫と中仕上げ研磨と統画研究が行なえる複数 の研管へっドを有する単一の又は複数の研磨機と、ロー

1

スタッカクレーンのロール強送エリアに、脱クロム競団 と、表面活性化装置と、ニッケルメッキ装置と、調メッ キ袋冠と、クロムメッキ鉄匠と、頭食鉄匠と、ロール脇 君国転装置をストックするストック装置を配設し.

システム全体を創御するコントローラに、

ルストック英置を借えるとともに、

飲入-ロール計刷-除クロム処理-包仕上が砥石による 捻正碗磨-租仕上げ新磨による蒸版-租仕上げ砥石によ る表面担き後少化研磨ー表面活性化処理=ニッケルメッ キー銅メッキー中仕上げ延石による袋面組さ酸少化研摩 ン難栓有ーレーザアプレーション・レジスト画像形成ー 魔食ークロムメッキー鉄出からなる製版工程(A)と、 納入・ロール計劃・腕クロム処理・組仕上げ配石による **論正研磨-担仕上け研磨による落版-租仕上げ低石によ** る表面短さ微小化研磨=表面活性化処理=ニッケルメッ キー銅メッキー中仕上げ砥石による表面担さ海少化研磨 - 錯麼仕上げ砥石による鈴面研磨 - 國倫彫刻 - クロムメ ッキー敏出からなる製版工程(B) と.

鎖入 – ロール辞劇 – レーザアブレーション鎮逸帝 – レー ッキー錐出からなる製版工程(C)と、

銀入ーロール計測・回像彫刻ークロムメッキー扱出から なる製版工程(D)、の四種類の製取工程のプログラム を指納しておいて、

最初に、製版家へ鍛入する披起版ロールをロール計劃器 に取り付けてロール計測を行なうように構成され、コン トローラへ製版工程(A)、(B)、(C)、又は

(D)の程規期を入力し、製版工程(A)と製版工程

(B)のときは、微製版ロールの全長、外径、孔径、ロ ール指加ら一定ビッチ離れる毎の外径等のロールデータ 40 を抽出してコントローラにデータ入力するとともに、不 適正データのロールを除外し、製版工程(C)と製版工 程(D)のときは、独製版ロールの全点、外径、孔径の ロールデータを抽出してコントローラにデータ入力する ように機成されていることを特徴とするグラビア領職禁 듄.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の届する鉄御分野】本職発明は、ロールデータの

研修まで全目的で特密な研修が行えるとともに、セルの 恋成を食刻による場合と彫刻による場合のいずれにも適 局でき、文、ロール製作役物ので使用するロールであっ て研密が必要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる絵 製版ロールと、鋭クロム処理し遂腹碳虧して鰊面研磨点 での処理工程が必要であるリサイクルロールのいずれに も全自動製版が適用できる、グラビア試験底域に関す ۵.

2

[0902]

【従来の技術】従来、グラビア製版装置は、セルの形成 19 を食刻により行う態度メーカー(本原出頭人)と彫刻に より行う装置メーカー(他企業)とで全く削々のコンセ プトで餌発を行ってきており、ディテクトスタンダード が存在しない。このため、製版を行っている印刷会性及 び製販会社の殆どが、複数の企業の種々の禁煙をバラバ うに備えて、多くの工程がライン化されていない。題由 は、電子彫刻機のメーカーは、メッキ装置や研磨装置の メーカーではないし、反対に、メッキ装置や研磨鉄造の メーカーは電子彫刻級のメーカーでなかったからであ -輪密仕上げ砥石による映画研磨-レーザアブレーショ 20 る。説版工程には、腕クロム処理を行ってから閉磨を行 い、次いでメッキを行ってから其び研磨を行い、次いで クロムメッキを行うという世能な工程が入る訳である が、本収出額人のトータルライン範囲を除くと、タルラ イン鉄置を提供している他のメーカーが存在しなかっ た。セルの形成を食刻により行う製取ラインについて 6. レーザー技術の遺歩から、鏡面研磨 - 歴光験盤布 -レーザ変光・潜像形成=属食と進む領域工程に答えて、 **厳面窮磨ーレーザアブレーション槙歳荷-レーザアブレ** ーション・レジスト画像形成-陶食と進む製版工程とす ヴアプレーション・レジスト國像形成-関食-クロムメ 30 ることに注目が果まっている。そのメリットは、(1) 現像工程がなくなること。(2) 明常での製版が可能に なるとと、(3)感光度の瞬厚が1ミクロン変化すると レーザ電光がオーバー選光になったり、少なかったりず る敵沙な相関関係を卸除できること、(4)級光離と現 伊達との化学的相関関係を排除できること、阿波の相性 が思いと現像競洋が残ったり、拡光部分の輪郭部が現像 で大幅に夜退する(控旋する)ことが挙げられる。しか しながら、レーザアブレーション・レジスト國像形成一 腐食と差む製版工程については、レーザアブレーション - レジスト画像形成装置が単独議として数台市販される ようになったが、いずれも実用されておらず、瞬途布装 低と腐食薬産とのライン化は全く行われていないのが現 伏である。

[0003]

【発明が起決しようとする課題】製版を行っている印刷 会社及び製版会社の多くは、夕方に20本ないし40本 の彼匈坂ロールを次々に計画して製版の方法とコンテン **シモコントローラにデータ入力し起版室内にストックし** ておいて、在間に無人で全自動製版を行うことができる

(3)

始2001-179924

点は以下の通りである。

202-955-5771

(1) 感光度コートしレーザ変光し現像してレジスト回 ほを形成し食剤してセルを形成する製取力法に答えて、 プラックコートしレーザアプレーションしてレジスト回 像を形成し食刻してセルを形成する製取方法の提供を望 んでいる企会もある。そして、ブラックコートしレーザ アプレーションしてレジスト回像を形成し食刻してセル を形成する製版方法と、セルの形成を彫刻により行う製 版方法は一長一短があるので、いずれでも自由に選択で きるトータルライン整局の提供を堕んでいる。特に、既 10 に設備してある電子驱列機やメッキ装置を加えたトータ ルライン装置の提供を望んでいる。ブラックコートレレ ーザアプレーションしてレジスト画像を形成し盒刻して セルを形成する製版方法は、既光度コートしレーサ露光 し現像してレジスト回像を形成し食物してセルモ形成す る契服方法と全く間じ特長があり、スクリン銀の交点を 切ることができるフリーフローセルが実現できること、 及び文字輪郭即をインキが満れない連続する漢に形成で きることから、ベタ回収と文字だけの様については、セ 食剤により行う製造方法の方が使れている。又、ハイラ イト部分のグラデージョンの表現は、セルの形成を食刻 により行う場合にはセルの面積でグラデージョンを鉄理 し、又、セルの形成を彫刻により行う場合には菱形在の セルでグラデージョンを表現する相違があり、ハイライ ト部分のグラデーションの表現の精密療は、抽性インキ を使用する場合にはセルの形成を彫刻により行う方が優 れている。上記のようなトータルライン装置が経供され ると、腹のコンチンツによって、セルの形成を負刻によ り行う場合と、セルの形成を彫刻により行う場合とに分 刃 けて対応するととができる。

(2) ロール製作後初めて使用するロールであって鉄面 研磨が完了していて研磨が全く必要でなく値ぐにセルの 形成工程から入れる独製版ロールと、リサイクルロール であり脱クロム処理から処理工程を開始し落版研磨して 錠面研磨までの処理工程が必要である複製版ロールのい ずれにも全自動製版が適用できるようにして飲しいとの 要望がある。そして、その場合にも、セルの系成を食材 と彫刻のいずれにも適用できるようにして欲しいとの要 望がある。

(3) 研磨工程が大幅に短縮できてしかも今までよりも 円筒組度が高く、パフ研密に依らない鏡面研磨を実現し て欲しいとの妄望がある。従来の脱りロム処理の後の研 座は、例えば、#120の研修砥石による補正研磨ー#120の 研修紙石による採版-#500の研磨紙石による円筒研磨-#800の研磨砥石による円筒研磨が行われていた。又は、 数来の編メッキの後の研察は、例えば、#800,#1000,#12 00,#1500,#1805,#2000,#2505,#3090 の各研修徒石によ る円筒研磨が行われ、最後にパフによる鏡面研磨が行わ れていた。

(4) 近年の銅メッキ処理においては、光沢剤や硬質化 剤に含まれる確定系化合物がニッケルメッキと網メッキ の境界膜を形成して銅メッキの付着強度が弱小化してい るので、ニッケルメッキの上に付ける銅メッキの付着強 度を強力に確保しなければならない問題点がある。従来 の放製版ロールの製作は、鉄製のロール母材に倒えば、 #720の研修砥石で円筒研磨しさらに段階処理を行なって から厚さ2~3 µ血となるようにニッケルメッキを付け るか、又は、アルミニウム側のロール転材に倒えば、43 20の研磨配石で円筒研磨してから厚さ2~3 μ m となる ようにニックルメッキを付けていた。続いて、例えば厚 さ100ヵmとなるように銅メッキを付けていた。従来 の銅メッキ方法は、ニッケルメッキを付けた故製版ロー ルを回転可能に両端チャックしてメッキ浴物に位置させ た後、網メッキ波をメッキ俗槽に入れて約1分がかって 紋製取ロールを摂漬し、そして回転を与えてから約15 Vの電圧がかかるようにメッキ電流を流して網メッキし ていた。本願発明者は、時間短縮のために、対向する二 つの#アスロの研修磁石で被殻取ロールを嵌んで研修圧力を ルの形成を彫刻により行う製版方法よりもセルの形成を 20 従来よりも大きく加えて研究する方法で、苦版研密を開 始したところ、匍メッキがあたかもパラードメッキであ るかのようにニッケルメッキ面より剥がれ落ちてしまっ た。原因を完明したところ、ニッケルメッキと銅メッキ との間に歌妹性境界腹が形成していることが分かった。 詳述すると、近年、加工性を向上するために、銅メッキ 液の中に光沢剤や硬質化剤を入れてメッキするようにな り、上記のように、被製廠ロールを銅メッキ液を浸漉し 約1分が経過してから回転を与えてメッキ電流を流す と、ニッケルメッキ面に好して網メッキが行なわれる筋 に、ニッケルメッキ面に対して光沢剤や硬質化剤に含果 れる旅費系化合物(例えば、ビス、エス、ブロビル、サ ルフォネイト、ナトリウム(Bis.S.Propvl.Sulfonate.N a)やニメルカプト、一メチル、イミダゾール〔2Mert apto l Maxiwi Tuncazzile])が剝離性境界膜を形成する ことになることが軻明した。

【0004】本願発明は、上述した点に鑑み案出したも ので、ロールデータの抽出と不適正ロールの除外が行え て、認版工程の経策を入力すると、搭取研磨から映画研 度まで全自動で結密な研密が行えるとともに、セルの形 46 成を食剤と彫刻のいずればも適用でき、又、研磨が不要 な何めて使用するロールと研磨が必要な再使用するロー ルのいずれにも適用できる。グラビア級放験量に関す

[0005]

【課題を解決するための手段】本願為明は、製駄室を、 **定行型の産業ロボットのハンドリングエリアと、ロール** 脱着回転袋屋を吊り上げて搬送し得るスタッカクレーン の観覚エリアに分け、産業ロボットのハンドリングエリ アに、ロール扱入口に位置するロール計劃装置と、レー 56 ザアブレーション鎮色布装置と、アブレーション用レー (4)

特別2001-179924

美部を支持して他の装置との間で強製版ロールR の受滅 しを行なうハンドリング機能を有している。

【9008】スタッカクレーン2は、ロール脱着回転除 民3(例えば特許軍1278544号の基局)を吊り上 がて経送し得るように構成されている。 ロール院署国報 夢蔵3は、スリーブ形の佐製版ロールRの両端面の軸孔 を対向一対の円準チャックコーンにより嵌合狭持しかつ 円能チャックコーンの外側を防水キャップで在封する か、又は強付きの被数版ロールRの海標の競部を対向一 対のスリープテャックに受け入れて儒面を挟持しかつス リープチャックの外側を防水キャップで密約することが できて、メッキ装置本体等への装着時に雑型版ロールR を回転し得えかつ必要に応じてメッキ電流を進せるよう に様成されている。

[0008] 対戦立H 1の企業ロボット1と、領駄章H 2のスタッカタレーン2(例えば特許年2539310 号のスタッカクレーン)に吊り上げられて紙送されるロ ール脳者回転装置3とは、隔壁に設けた閘口を通して被 製版ロールRを直接接受できるように構成されている。 【0010】傾版室H1の産業ロボット1のハンドリン グエリアに、ロール戦入口に位置するロール計劃鉄道4 と、ロール数出口に位置するロール掘出整定5と、レー ザアプレーション腺像而装置8と、アプレーション用レ ーザ装置?と、ダイヤモンドの針で画像データに応じて 経過を付けて彫り込む電子彫刻観8(へりオクリッショ グラフ、又はパルカス)、#20の担任上げ研磨砥石9 4、81を対向一対に値えるとともに、#1505の中仕上げ 研磨砥石9cと約600の精密研磨砥石9dを対向一対に債 え、観仕上げ研磨9a 9Ыによる落職研磨と指正研磨と 表面組さ後小化研磨を行うなどができ、又、中位上げ研 磨9でによる表面短さ数小化研磨を行うことができ、さ らに映画研除9 はこよる表面短さ像小化研修と映画研修 を行うことができる四ヘッド型の窮磨機9と、ロールス トック装置10を借えている。ロールストック鉄武10 は、レーザアブレーション酸塗布装置6とアブレーショ ン用レーザ集置?の上に設けられる。なお、#320の租仕 上げ研磨紙石9a、9nを対向一対に値える二へっド型の 研修機と、約000の中仕上げ研究砥石9 eと 1900の特徴 研密観石9 0を対向一対に借えるニヘッド型の研磨機の 二台を借えても良い。産業ロボット」は、被契取ロール Rの協画を挟持でき、又. これらの装置5~9は. スリ ープ形の彼親取ロールRの両絶面の軸孔を対向一対の円 鎧チャックコーンにより嵌合挟持できるか、又は、鮭付 きの触起版ロールRの両端の新都を対向一対のスリーブ チャックに受け入れて絵面を抉続できて、産業ロボット 1は、これらの続置5~9との間で接続版ロールRを授 受するように構成されている。ロール計測験競4は、韓 製版ロールの全長、外径、孔径、ロールの一端から企場 まで一定ピッチ毎に直径を計測する直径計削を行なう。 F)が経緯版ロールRの商場面を挟持するか又は両媼の 50 ロール銀出等置ちは、例えば特別平10-291289

ゲ装冠と、彫刻器と、粗仕上げ研磨と中仕上げ研磨と鉄 面研磨が行なえる複数の研磨ペッドを有する単一の又は 複数の研磨機と、ロールストック感涙を備えるととも に、スタッカクレーンのロール鉄送エリアに、野クロム 経霊と、表面活性化慈麗と、ニッケルメッキ藝麗と、嗣 メッキ鉄匠と、クロムメッキ装置と、腐食袋屋と、ロー ル監管開転装置をストックするストック装置を配設し、 システム全体を制御するコントローラに、戦人-ロール 計劃-腕クロム処理-租仕上げ砥石による稿正研醛-租 仕上げ研磨による落版-組仕上げ配石による表面飽き微 10 少化研磨ー表面活性化処理ーニッケルメッキー駅メッキ - 中仕上げ砥石による家面観さ筬少化研磨 - 精密仕上げ 死石による錘面研磨ーレーザアプレーション膜栓布ーレ ーザアプレーション・レジスト画像形成-磨食-クロム メッキー観出からなる製取工程(A)と、観入・ロール 計倒・脱りロム処理・担仕上げ砲石による袖正研管・租 仕上げ存席による蒸版-銀仕上げ低石による裏面観さ機 少化研磨-表面伝像化処理-ニッケルメッキ-銅メッキ - 中仕上げ死石による装面組さ後少化研磨 - 精密仕上げ **死石による錠面研磨-國保彫刻-クロムメッキ-接出か 2**G ちなる製版工程(B)と、投入-ロール計例-レーザア プレーション験金布-レーザアプレーション・レジスト 原像形成-魔食-クロムメッキ-輸出からなる製取工程 (C) と、錐入-ロール計劍-画像彫刻-クロムメッキ - 振出からなる製版工程 (D)、の四種類の製販工程の プログラムを搭約しておいて、最初に、製版金へ接入す る接触版ロールをロール計例器に取り付けてロール計判 を行なうように構成され、コントローラへ製版工程 (A)、(B)、(C)、又は(D)の複類即を入力 し、製版工程(A)と製版工程(B)のときは、複製版 30 ロールの全長、外径、孔径、ロール機から一定ビッチ離 れる毎の外径等のロールデータを指出してコントローラ にデータ入力するとともに、不適正データのロールを除 外し、製版工程(C)と製版工程(D)のときは、複製 版ロールの全長、外径、孔径のロールデータを抽出して コントローラにデータ入力するように構成されているこ とを特徴とするグラビア製販追蹤を提供することにあ

[0006]

【発明の英雄の形態】本順発明の英雄の形態のグラビア 40 制味供量を図面を参照して説明する。面122示すよう に、製版点をH1とH2の二つに分けて、製版室H1を **売行型の産業ロボット1のハンドリングエリアとし、製** 版室を!! 2をスタッカクレーン2の扱送エリアとする。 【0007】走行型の産業ロボット1歳、軌道上を定行 し36位度の範囲で往復起回可能かつ上下方向に指動か つアーム能の周りにひわり回転可能なロボットアーム】 aを有し、該ロボットアーム!aに備えたロボットハンド 16(例えば特許算8136897号のロボットハン

特闘2001-179924

(5)

7 号の装置であり、製版を完了した複製取ロールRの取り 出し時に産業ロボット1が数値ないし十数値値えたパレ ットに被製版ロールRを載定と、これらパレットを70 ~80度位に傾斜させて、人字により被製版ロールRを 斜めに立てて転がして移動できるように構成されてい る。レーザアブレーション競遣布装置6は、レーザアブ レーションが可能な耐エッチング性性膜を独布形成する 禁煙であり、スキャンコート方式の装置とディッピング 方式の独伝のいずれでも良い。例えば、可能性物質(ニ トロセルロース。やエチレン酢酸ビニル強重合体。不飽 和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、アリル樹脂、ポリ ウレタン組版。ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリス チレン、ポリアセタール、テンネンゴム等の何れが一種 又は複数種: 75重量% と酸化剤 (硝酸アンモニウムや 塩素酸化合物:10章章%) と光吸収体(カーボンブラッ ク:15急量%) からなるレーザアブレーションが可能な 耐エッチング性を有する材料を数 μ cs の順厚となるよう にロール面に絵布する。アプレーション用レーザ装置7 は、十グレーザ又は液長が800mm 可貸のレーザ光を放射 する半導体レーザのレーザ光をレーザアブレーション順 =耐エッチング性の黒色の協議へ照射して画趣部に対応 する部分に照射してそこの採原をレーザアプレイション する。すなわち、レーザ光を光吸収体で吸収して熱に変 後し可然物質を取化剤の下で瞬間に加熱蒸発させ、もっ て、エッチングを行なうための銅メッキ面を画家部に対 広するように突出する。研密機9は、以下の研密作業を 行う。鋭クロム処理の後に銀仕上げ研磨低石9a、9bに より落版研磨-補正研磨-表面粗さ微小化研磨を行う。 哲仕上げ研磨版石 8 a、 9 b公、 征石の国歌祭の延長線と 被製版ロールの回転動機の両方を平面方向より見たとき の交差角が90度であって、配石の階画の研度時段無視 が、砥石の場面の中心孔の中心を通る直径線乃至中心孔 を外れない限度の直径銀に平行する弦線の範囲内にあっ て研磨圧力を一定に保ち研磨を行う得るように構成され ている。そして、直径計測値に基づいて直径の偏差を小 さくする論正研磨を行い、次いで独製版ロールの一場か ち他端までの移動を繰り返して被撃域ロールの刻設され ているセルを無くす器版研磨を行い、次いで配石と破製 腹ロールの回転方向が一致する側を、砥石の独製版ロー ルの面長方向に対する移動方向後方側にして研磨する表 45 面観る後少化研磨を行う。又、銅メッキの後に41000の 中位上げ研磨砥石9 たにより表面観さ微小化研磨を行 う。中仕上げ研修配石9c4、低石の回転軸の延長線と **社製版ロールの回転製造の両方を平面方向より見たとき** の交差角が80度であって、砥石の韓面の研磨時接触線 が、砥石の絶面の中心孔の中心を通る直径視力至中心孔 を外れない阪府の直径根化平行する弦線の範囲内にあっ て研修圧力を一定に保ち研修を行う得るように構成され ている。そして、砥石と検製版ロールの国転方向が一致

方向後方側にして研磨する表面根を微少化研磨を行う。 続いて、#6000の特徴研除既石9はより表面報を算小化 研密と統面研究を行う。特徴研度低石95は、砥石の回 転輪の理長機と複製版ロールの回転軸線の両方を平面方 向より見たときの交差角が90度でなく低小角度傾いて いて、低石の場面の研磨時接触線が、低石の電面の中心 孔の中心を通る直径採乃至中心孔を外れない販度の直径 雄に平行する弦線の範疇内にあって研修圧力を一定に保 って接起版ロールの国法と砥石の接触線上の一点におけ る回転速度とを略一致させて減砥石を披製版ロールの面 長方向に移動しつつ研磨する。 製版室H1の差案ロボッ トトのハンドリングエリアでは、一の終遺が複動中の時 は、その一の装置に処理される工程まで造んだ挨靼版ロ ールRは、ロールストック熱置10にストックされる。 【0011】製版室H2のスタッカクレーン2のロール 銀送エリアに、殴クロム装蔵11と、表面活性化装置1 2と、ニッケルメッキ袋屋13と、鍋メッキ袋屋14 と、グロムメッキ禁忌15と、腐食禁置16と、ロール 設置回転装置3をストックするストック装置17を一列 に備えている。表面活性化鉄蹬12は、アルカリ液に浸 潰して脱脂し次いで酸性症のシャワーにより酸洗いしば いで水シャワーにより水洗する。脱クロム装置11は、 図示しない対向一対のチャック装置を備えていて、産業 ロボット1のロボットハンド1bとの間で技製版はール Rを投受できる。恥クロム鉄造!】は、袖製版ロールR を塩酸に浸漬してクロムを溶解する。閉クロム鉄跟11 はロール説者回転装置3を制置することができて、脱り ロム終長11に裁闘されるロール脱石回転整體3は、成 柔ロボット 1のロボットハンド 1bとの間で放製版ロー ルRの投受できる。このとき、取りロム繁元!」に借え る上記の図示しない対向一句のチャック集団は網方に描 動して待機するように経成されている。被製版ロールR をチャックしたロール製着国転集展3は、スタッカクレ ーン2により吊り上げられて鍛送される。 ニッケルメッ キ装蔵13は、何えば、厚さ2~3μ皿となるようにニ ッケルメッキを付ける。複製版ロールをメッキ浴槽に位 置させた後、ニッケルメッキ液をメッキ街槽に入れて酸 メッキ液で触殻版ロールを浸漉してから回転を与え15 Vの電圧を抑えてメッキする。なお、アルミニウム製の ロール母材にエッケルメッキを付けるには、前処理とし て例えば、ジンケート処理を行なって密着性を向上する インターフェース薄膜を形成するが、リザイクルロール の落版研磨においてニッケルメッキが突出しないように 研磨を行うものであり、インターフェース薄膜の形成工 根はオフラインとして設備する。 銅メッキ装屋 】 4 は、 例えば、厚さ100 μ四となるようにニッケルメッキを 付ける。破製版ロールRを両端チャックしてメッキ浴槽 内に位置させた後、巻気焼けが経こらない低電圧(例え ば17~5V)をかけて回転する。そして、メッキ俗捨 する側を、砥石の被製版ロールの面長方向に対する移動 50 の銅メッキ液の液面をゆっくり上げていき、放製低ロー

徳贈2001-179924

(6)

ルRに銅メッキ波の液面レベルを接触させて全周面に倒 メッキを付ける。彼親版ロールRに鯛メッキ液が鍛練す る傾向にメッキ電泳が流れるので、ヨメッキの付着が跨 間に行なわれ、光沢剤や硬質化剤に含まれる硫黄系化合 物が付着する反応速度が遅いのて設定費系化台物がニッ ケルメッキと銅メッキの境界膜を形成することはない。 又、低電圧なので領メッキが電気焼けしない。その後、 銅メッキ液の液面レベルを上昇していくとともに、電圧 を嵌次に上げていき、ロールが完全に受達した伏勢にな るときにメッキ電圧が15Vになるようにして、網メッ キを行なう。この場合、確粛系化合物は、銅メッキの中 に祖み込まれていくが、銅メッキに劉能性を与えること はない。 クロムメッキ集武15は、何えば、厚さ8ヵ五 となるようにクロムメッキを付ける。 掻製 製販窓H2 のスタッカクレーン2のロール依送エリアでは、一の鉄 置が移動中の略は、その一の整層に処理される工程まで 進んだ確製版ロールRは、ロール脱着回転旋置3にチャ ァクされたままでストック装置!7にストックされる。 【0012】システム全体を制御するコントローラ18 に、四位領の製取工程(A)、(B)、(C)、(D) が招納されている。

202-955-5771

[うり13]四種類の製版工程(A)。(B)。

(C)、(D)について、図2を参照して説明する。製 版工程(A)は、批入一ロール計劃-捌クロム処理-租 仕上げ祗石による徳芷研啓-抵仕上げ研磨による葆版-租仕上げ砥岩による泉面組さ降少化研磨ー表面活性化処 運ーニッケルメッキー銅メッキー中仕上げ砥石による表 面観る確少化研磨ー精密仕上げ砥石による鏡面研算ーレ ーザアプレーション膣途布 – レーザアブレーション・レ ジスト画像形成・随食ークロムメッキー鉱出となる 製版工程(B)は、鍛入ーロール計測-脱クロム処理-担仕上げ配石による宿正研磨-担仕上げ研磨による落版 - 銀仕上げ花石による豪面組を微少化研磨 - 豪面活性化 処理~ニッケルメッキー網メッキー中仕上げ配石による 表面観さ版少化研磨ー精密仕上げ砥石による範面研磨ー 画体彫刻-クロムメッキー扱出となる。製版工程(C) は、短入一ロール計劃ーレーザアプレーション膜炎布ー レーザアブレーション・レジスト回憶形成-廃食-クロ ムメッキー飲出となる。製版工程(D)は、増入ーロー ル計衡・面像彫刻-クロムメッキー搬出となる。

【0014】製版工程(A)は、独製版ロールRが脱り ロム処理し落取研磨して競画研磨までの処理工程が必要 であるリサイクルロールであって、セルの形成を食効に よる場合にコントローラ 18へ入力能定する。 製取工程 (B)は、被誤版ロールRが脱クロム処理し商販研磨し て鍵筋研磨までの処理工程が必要であるリサイクルロー ルであって、セルの形成を彫刻による場合にコントロー ラ」8へ入力指定する。製蔵工程(C)は、放製版ロー ルRがリサイケルロールではなくロール製作技初めて使 用するロールであり研磨が必要でなく直ぐにセルの形成 50 て、ロール製作役初めて使用するロールであり研磨が必

工程から入れる核製版ロールであって、セルの形成を食 郊による場合にコントローラ18へ入力指定する。 製版 工程(D)は、複製版ロールRがリサイクルロールでは なくロール製作後初めて使用するロールであり研修が必 要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる金製版ロール であって、セルの形成を彫刻による場合にコントローラ 18へ入力指定する。

10

【0015】受験空へ強入する独製版ロールは、ハンド リング夢屋19の報道板に載せて引き戸を開けて送り込 みロール計劃器4に入為的に取り付けてロール計測を行 なうように軽成され、上記のように、コントローラ18 へ剖版工程(A)、(B)、(C)、又は(D)の位領 別を入力すると、製版工程(A)と純版工程(B)を入 力するときは、核製版ロールの金長、外径、孔径、ロー ル性から一定ピッチ離れる毎の外程等のロールデータを 拍出してコントローラにデータ入力する。 ロール能から 一定ビッチ離れる器の外傷等のロールデータを独出した 枯果。 不適正データのロールであるときは、 人為的に除 外する。又、劉献工程(C)と製版工程(D)を入力す 20 るときは、観劇版ロールの全長、外径、孔径のロールデ ータを抽出してコントローラにデータ入力するように棒 成されている。製版工程(C)と製版工程(D)を入力 するときは、嫉親版ロールRがリサイクルロールではな くロール製作後初めて使用するロールであり研磨が必要 でなく直ぐにセルの形成工程から入れる彼似版ロールで あるので、不適正データのロールがないと言う前程にな っている。

【OOl6】製販空へ独製取ロールRを取入してロール 計劃器4に人為的に取り付ける場合。コントローラ18 に創版工程の裁別を入力する場合、不適正テータの被製 版ロールRをロール計劃器4から取り除く場合。及び製 版工程を全て完了して独製版ロールRをロール扱出集器 5から取り除く場合以外は人為的な作業はない。

[0017]

【発明の効果】以上説明してきたように、本願発明のグ ラビア製版装置は、以下の効果を有する。

(1) 製版変に扱入する際にロールデータの拍出と不過 正ロールの除外が行える。リテイクルロールであって、 セルの形成を食刻による場合は製版工程(A)を、又は 彫刻による場合は製版工程(B)をそれぞれコントロー ラ18へ入力すると、彼剣賦ロールの全長、外径、孔 径、ロール雌から一定ピッチ離れる年の外径等のロール データを拍出してコントローラにデータ入力できて、ロ ール機から一定ビッチ離れる墨の外径についてロールデ ータを抢出した私果、不適正データのロールであれば入 為的に除外でき、いずれの製版工程(A)、(B)を入 力能定しても、格版研磨から統画研磨まで全自時で特容 な研磨を行った後に、食剤又は形剤によりセルの形成を 行ってクロムメッキできる。リサイクルロールではなく

(?)

物贈2601-179924

12

要でなく直ぐにセルの形成工程から入れる彼裂版ロール であって、セルの形成を食剤による場合は製版工程 (C) を、又は彫刻による場合は製版工程(D)をそれ ぞれコントローラ18へ入力すると、複数版ロールの全 長、外径、孔径をコントローラ)8にデータ入力でき て、いずれの製版工程(C)、(D)を入力指定して も、研磨を行なわないで気刻又は彫刻によりセルの形成

33

202-955-5771

を行ってクロムメッキできる。 (2) 本質免明のグラビア製版鉄畳を設備すれば、グ方 製版の方法とコンテンツをコントローラにデータ入力し て頼敬室内にストックしておいて、夜間に無人で全自動 製版を行うことができる。セルの形成を食剤により行う 製販方法と、セルの形成を彫刻により行う製版方法のい ずれでも自由に選択できるトータルライン袋屋を提供で

88. (3)研磨工程が大幅に短値できてしかも今までよりも 円備錯度が高く、パフ研密に依ちない鉄面研磨を実現で きる。本願発明のグラビア製版装置に依れば、何えば、 磨-越版-表面報さ汲小化研磨-表面組さ汲小化中仕上 け研想ー練面研究ができる。

(4) ニッケルメッキの上に付ける銅メッキの付着砂度 を強力に確保できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】グラビア製版装置の鉄塔平面図 【簡2】グラビア製版方法の工程図

【符号の説明】

〒1・・・製版室、H2・・・製版室、1・・・ 産業ロ ボット、ミム・・・ロボットアーム。 16・・・ロボット ハンド、2・・・スタッカグレーン、R・・・族製版ロ に20本ないし40本の始製版ロールを次々に計測して 16 ール、3・・・ロール製着回転装置 4・・・ロール計 副装配、5・・・ロール扱出装置、6・・・レーザアブ レーション競争布装置、フェ・・アブレーション用レー が装置、8·・・彫刻数、9··・研修数、9a、8b・ - ・銀仕上げ領営能石、9c・・・中仕上げ研磨砥石。 gd··・錆密研磨砥石、10··・ロールストック鉄 **産、11・・・殴クロム装御、12・・・表面活性化鉄** 置、13・・・ニッケルメッキ験屋、14・・・ 剝メッ キ蕨園、15・・・クロムメッキ装置、16・・・職食 蛟鹿、17・・・ストック装置、18・・・システム会 #320と#1000と#577の三種類の研磨砥石により、補正研 20 体を剝離するコントローラ、19・・・ハンドリング装

(8)

特闘2001-178924

